

KARTA MODUŁU

I. OGÓLNE INFORMACJE O MODULE

COLLEGIUM WITELONA UCZELNIA PAŃSTWOWA WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH

Kierunek studiów:		INŻYNIERIA PRODUKCJI I LOGISTYKI					
Poziom studiów:		studia drugiego stopnia					
Profil studiów:		praktyczny					
Forma studiów:		stacjonarne/niestacjonarne					
Nazwa modułu:		Ochrona własności przemysłowej i prawo autorskie					
Rodzaj modułu:		MODUŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO					
Język wykładowy:		Język polski*					
Rok studiów:	1	Formy prowadzenia zajęć wraz z liczbą godzin dydaktycznych:					
Semestr:	1	Wykład	Ćwiczenia	Laboratorium	Warsztat	Projekt	Seminarium
Liczba punktów ECTS ogółem:	2	15/10	-	-	-	-	-
Forma zaliczenia:		Zoc					
Wymagania wstępne:		Podstawowa wiedza z zakresu zarządzania oraz nauki o przedsiębiorstwie.					

II. CELE KSZTAŁCENIA

Cele kształcenia:

- Cel 1:** Przekazanie wiedzy z zakresu ochrony własności przemysłowej oraz prawa autorskiego
Cel 2: Zrozumienie konieczności korzystania w podmiotach gospodarczych i instytucjach z zasobów własności przemysłowej

III. EFEKTY UCZENIA SIĘ WRAZ Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KIERUNKOWYCH

Efekt uczenia się	Student, który zaliczył moduł w zakresie:	Odniesienie do efektów kierunkowych
wiedzy:		
W01	Ma wiedzę z zakresu prawa autorskiego oraz form ochrony własności przemysłowej.	K2IPL_W10
umiejętności:		
U01	Posiada umiejętności wykorzystania zasobów własności przemysłowej oraz prawa autorskiego na potrzeby przedsiębiorstwa, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej.	K2IPL_U10
kompetencji społecznych:		
K01	Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji oraz jest przygotowany do rozwiązywania problemów praktycznych w oparciu o opinie ekspertów.	K2IPL_K01

IV. TREŚCI PROGRAMOWE

Treści programowe (tematyka zajęć, zaprezentowana z podziałem na poszczególne formy zajęć z określeniem liczby godzin potrzebnych na ich realizację)

Wykład:

Kod	Tematyka zajęć	Liczba godzin S/N
W1	Pojęcie i źródła prawa autorskiego, pojęcie utworu	2/1
W2	Przedmiot i podmiot prawa autorskiego	2/1,5
W3	Umowy z zakresu prawa autorskiego	2/1

W4	Ochrona praw autorskich	2/1,5
W5	Pojęcie i źródła praw własności przemysłowej	3/2
W6	Patent, procedura uzyskania patentu	2/1,5
W7	Znaczenie i ochrona patentów Zaliczenie na ocenę.	2/1,5

V. METODY KSZTAŁCENIA, NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

- 1. Metody kształcenia:** wykład informacyjny prowadzony metodą podającą o charakterze klasycznym.
2. Narzędzia (środki) dydaktyczne: teksty źródłowe, dokumenty, Internet, rzutnik multimedialny

VI. FORMA I KRYTERIA ZALICZENIA MODUŁU

- 1. Formy zaliczenia:**
- zaliczenie z oceną.
- 2. Sposób weryfikacji i oceniania efektów uczenia się:**
- obserwacja realizacji zadań i ocena postaw studenta.
- 3. Podstawowe kryteria** oceny lub wymagania egzaminacyjne określone są indywidualnie, jednak powinny zachować adekwatność wobec zaplanowanych efektów uczenia się.

VII. BILANS PUNKTÓW ECTS - NAKŁAD PRACY STUDENTA

Kategoria	Obciążenie studenta
Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela (godziny kontaktowe)	15/10
Udział w wykładach	15/10
Udział w innych formach zajęć (**)	-
Samodzielna praca studenta (godziny niekontaktowe)	35/40
Przygotowanie do wykładu	20/20
Przygotowanie do innych form zajęć (**)	-
Przygotowanie do egzaminu	-
Przygotowanie do zaliczenia innych zajęć (wykład**)	15/20
Łączna liczba godzin	50
Punkty ECTS za moduł	2

VIII. ZALECANA LITERATURA

Literatura podstawowa:

1. J. Barta, R. Markiewicz, *Prawa autorskie i prawa pokrewne*, Wolters Kluwer 2021
2. T. Demendecki, A. Niewęglowski, J.J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec, *Prawo własności przemysłowej*, Wolters Kluwer 2015

Literatura uzupełniająca:

1. Fijałkowski T., *Prawo własności przemysłowej. Prawa autorskie i prawa pokrewne*. Poradnik, Wyd. Hanka, Warszawa 2001

Na kierunkach studiów, na których obowiązują standardy kształcenia oraz odrębne przepisy określone przez właściwego ministra, karty modułów powinny także uwzględniać powyższe uregulowania

*należy odpowiednio wypełnić

** należy wpisać formę/formy przypisane do modułu określone w programie studiów (ćwiczenia, seminarium, konwersatorium, lektorat, laboratorium, warsztat, projekt, zajęcia praktyczne, zajęcia terenowe, zajęcia wychowania fizycznego, praktyka zawodowa, inne).